

PRESS-KIT

씨앤지하이테크(주) 기자간담회



Clean And Green Hi Technology

C&G HITECH

기자간담회

Press Kit

2018.01.11

씨앤지하이테크

반도체·디스플레이 화학약품 초정밀 혼합 공급 장치 No.1 업체,
케미컬 공급 장치/소재/플랜트 일류 기업으로 도약

PR Point

Public Relations

씨앤지하이테크 이재홍 팀장

Tel : 031-659-9803

IR큐더스 김창훈 매니저

Tel : 02-6011-2000 *116

IR큐더스 김물결 선임

Tel : 02-6011-2000 *176

IPO Summary

증권신고서 제출	2017.12.12	
수요예측	2018.01.10~11	
청약	2018.01.16~17	
상장(예정)	2018.01.25	
공모예정가	16,000원~20,000원	
공모주식수	1,288,000주	
공모예정금액	206억 원~258억 원	
상장예정주식수	4,202,740주	
상장 후 주주구성	최대주주 및 특수관계인	35.76%
	기타주주	29.63%
	공모주	25.16%
	우리사주	8.53%
	상장주선인 의무인수	0.92%

▶ 독보적 기술력의 화학약품 혼합 공급 장치 전문 기업

- 2003년 업계 최초 화학약품 초정밀 혼합 중앙 공급 장치 개발
- 초정밀 유량 제어 기술, 정밀 농도 관리 기술, 실시간 혼합 기술 등 핵심 특허 31건 보유
- 반도체 업계 1세대 전문 경영진 및 60명 이상의 전문 엔지니어 보유
- 500평 규모의 클린룸 등 전문 생산 CAPA 구축

▶ 글로벌 톱글래스 기업에 공급 지속 및 확대... 2017년 최대 실적 전망

- 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, BOE 등 글로벌 업체에 최장 15년간 공급
- 높은 품질, 프로젝트 기간 단축, 발주 납기 준수 통한 고객사 신뢰도 제고
- '16 매출액 443억 원, 영업이익 65억 원 / 3Q17(누적) 매출액 612억 원, 영업이익 80억 원

▶ 글로벌 메이저 고객사 신규 투자에 힘입어 장치 사업 강화

- 빅데이터, IoT, AI, 자율주행자동차 등 전방 시장 개화로 글로벌 반도체 시장 확대
- 글로벌 반도체 장치 시장 2017년(E) 559억 달러 → 2018년(E) 601억 달러
- 공정 미세화 및 생산 CAPA 향상에 따른 화학약품 사용 증가로 대용량 장치 수요 증가 전망

▶ 소재/플랜트 신사업으로 안정적 성장 기반 마련

- 상장 후 소재/플랜트 신사업 추진으로 안정적 성장 계획
- 소재: 일본 D사와 협업체 전량 수입 중인 약품 탱크 라이닝시트 국산화 선도
- 플랜트: 미국 S사, 일본 N사와 현상폐액 재생 플랜트 사업 추진

Contents

1. 기자간담회 보도자료	3
2. 씨앤지하이테크 기업 소개	5
3. Appendix	10

단위 : 백만 원

구분	2017.3Q(누적)	2016	2015	2014
매출액	61,249	44,345	47,346	33,597
영업이익	7,956	6,502	4,497	2,878
당기순이익	6,425	5,498	3,691	2,937

주: 2014년은 K-GAAP, 2015년~2017년 3분기(누적)는 K-IFRS 기준, 별도 감사보고서

1. 기자간담회 보도자료

기자간담회 보도자료

배포일자: 2018-01-11

씨앤지하이테크, 케미컬 공급 장치/소재/플랜트 일류 기업으로 비상

- ▶ 업계 최초 화학약품 초정밀 혼합 공급 장치 개발... 글로벌 메이저 고객사 공급 지속
- ▶ 전세계 반도체·디스플레이 투자 확대 힘입어 꾸준한 성장 전망
- ▶ 약품 탱크 라이닝시트 국산화 및 현상폐액 재생 플랜트 사업으로 안정적 성장 기반 마련

[2018-01-11] 씨앤지하이테크가 반도체·디스플레이 산업의 장치/소재/플랜트를 아우르는 일류 기업으로 도약하겠다고 선언했다.

반도체·디스플레이 화학약품 초정밀 혼합 공급 장치 No.1 씨앤지하이테크(대표이사 홍사문)는 11일 여의도에서 홍사문 대표이사 및 주요 임직원이 참여한 가운데 기자간담회를 열고 코스닥 상장 계획 및 향후 비전을 밝혔다.

씨앤지하이테크는 독보적인 기술력을 기반으로 성장한 기업이다. 초정밀 유량 제어 기술, 정밀 농도 관리 기술, 실시간 혼합 기술 등 핵심 부문에 걸친 31건의 특허를 확보하고 있다. 또 3차원 설계, SW 기술 등 시스템 요소 부문의 원천 기술을 보유해 제품 개발 및 생산을 주도하고 있다. 반도체 업계 1세대로 구성된 전문 경영진과 60명 이상의 전문 엔지니어 역시 중요한 자산이다.

2003년에는 완전히 새로운 방식의 화학약품 혼합 중앙 공급 장치를 업계 최초로 개발했다. 기존 장치는 중앙에서 각 세정 장비에 원액을 보내 간이 혼합하는 방식이었으나, 씨앤지하이테크는 중앙에서 화학약품을 일괄 혼합해 공급하는 초정밀 혼합 공급 장치를 개발했다. 이 방식은 장비간 농도 및 온도 편차를 없애 생산성과 품질 향상에 크게 기여하며, 전체 장치 가격도 절감할 수 있어 업계에 반향을 일으켰다.

현재 유수의 반도체·디스플레이 글로벌 기업에 제품을 공급하고 있다. 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, BOE 등이다. 2003년 새로운 화학약품 중앙 공급 장치를 삼성전자에 제안해 채택된 이후 제품 공급 지속 및 고객사 다각화를 진행해왔다. 독보적인 기술력은 물론, 높은 품질과 철저한 납기일 준수, 프로젝트 기간 단축 등을 통한 신뢰 구축이 있어 가능한 행보다.

2016년 매출액 443억 원, 영업이익 65억 원을 기록했으며, 2017년 3분기(누적) 이미 전년 연간 실적을 뛰어넘는 매출액 612억 원, 영업이익 80억 원을 달성해 시장의 이목을 끌고 있다.

향후 전세계적인 반도체·디스플레이 산업 투자 확대에 힘입어 화학약품 혼합 공급 장치 매출이 확대될 전망이다. 특히 기술 발전으로 인한 공정 미세화 및 생산 CAPA 향상에 따른 화학약품 사용 증가로 대용량 장치 수요가 크게 늘어날 것으로 기대된다. 씨앤지하이테크는 전방산업 확대를 기반으로 꾸준히 성장할 전망이며, 특히 일본 나가세산업과 협력 강화를 통해 중국 시장을 확대할 방침이다.

또 안정적 성장을 위해 소재 및 플랜트 부문 신사업을 추진할 계획이다. 먼저 전량 수입되고 있는 약품 탱크 라이닝시트를 국산화한다. 일본 D사와 협업체 생산 공정을 일부에서 전 단계로 점차 확대할 계획이다. 2018년 3분기 국산화 라인설계 및 설비 도입, 2019년 자체 생산을 예정하고 있다.

중장기적으로는 플랜트 사업을 추진한다. 디스플레이 세정 후 발생하는 대량의 현상폐액을 회수, 정제해 재활용하는 사업이다. 디스플레이 제조 물량 증대에 따라 각종 제조공정 현상폐액 발생량이 증가하고 있으며, 이는 생태독성물질을 다량 포함하고 있어 처리 비용 부담이 크다. 핵심 기술을 가진 미국 S사, 일본 N사와 2018년 합작법인을 설립하고 2019년부터 현상폐액 재생 플랜트를 설치, 운용할 방침이다.

홍사문 씨앤지하이테크 대표이사는 “화학약품 초정밀 혼합 공급 장치 사업 매출 확대 및 신사업 추진을 통해 케미컬 공급 장치/소재/플랜트를 아우르는 일류 기업으로 성장할 것”이라며 “끊임없는 변화와 혁신을 통해 산업 발전에 기여하는 것은 물론 세상의 안전과 환경 보전을 이루는 글로벌 기업이 되겠다”고 포부를 밝혔다.

한편 씨앤지하이테크는 이달 16~17일 청약을 거쳐 25일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 공모 예정가는 1만 6천 원~2만 원이며 상장예정주식수는 420만 2,740주다. 대표 주관사는 신한금융투자다.

▣ 자료문의 : 씨앤지하이테크 이재홍 팀장 (031-659-9803)

IR큐더스 김창훈 매니저 (010-8909-4042) / IR큐더스 김물결 선임 (010-5104-3756)

<참고자료>

[씨앤지하이테크 주요 IPO 일정]

증권신고서 제출	2017년 12월 12일
수요예측	2018년 1월 10일 ~ 11일
청약	2018년 1월 16일 ~ 17일
코스닥 상장(예정)	2018년 1월 25일
공모주식수	1,288,000 주
공모예정가	16,000 원 ~ 20,000 원
총 공모예정금액	206 억 원 ~ 258 억 원

2. 씨앤지하이테크 기업 소개

■ 반도체·디스플레이 초정밀 혼합 공급 장치 전문 기업

씨앤지하이테크는 업계 최초로 화학약품 초정밀 혼합 공급 장치를 개발해 업계에 혁신을 가져온 기업이다. 이 장치는 중앙에서 화학약품을 일괄 혼합해 공급하는 장치로, 반도체·디스플레이 공정정에 사용된다.

기존 반도체 공정에서는 각 양산 설비에 공급된 단일 화학약품을 간이 혼합 사용해 장비간 농도 편차가 발생하는 문제가 발생했다. 2003년 씨앤지하이테크는 업계 최초로 3종류의 세정용 화학약품을 중앙에서 일괄 혼합해 공급하는 장치를 개발했다. 이 방식은 장비간 농도 및 온도 편차를 없애 생산성과 품질을 향상하는 장점이 있다. 씨앤지하이테크의 장치는 2003년 삼성전자에 처음 채택된 뒤 지속적으로 적용되고 있으며, 국내 양대 반도체 고객사를 중심으로 매출 처가 확대되고 있다.

■ 핵심 기술력과 반도체 업계 1세대 경영진 통해 경쟁력 차별화

화학약품 초정밀 혼합 공급 장치 개발은 고도의 기술력을 필요로 한다. 씨앤지하이테크는 초정밀 유량 제어 기술, 정밀 농도 관리 기술, 실시간 혼합 기술 등 핵심 부문에 걸친 31건의 특허를 보유하고 있다. 또 3차원 설계, SW기술 등 시스템 요소 부문에서도 원천 기술을 갖춰 제품 개발 및 생산을 주도하고 있다.

더불어 반도체 업계 1세대로 구성된 전문 경영진을 필두로 전문 인력을 다수 보유하고 있다. 홍사문 대표이사는 삼성전자 출신 인사로 화학약품 혼합 공급 장치를 직접 개발해 삼성전자에 제안한 주인공이다. 또 60명 이상의 전문 엔지니어는 지속적인 기술 개발과 15년 업계 노하우 축적의 원천이다.

도표1. 주요 경영진 이력

 <p>반도체 케미컬 장치 업계 경력 33년 (반도체 세정 및 공급 장치 국산화)</p> <p>홍 사 문 대표이사</p> <ul style="list-style-type: none"> 삼성전자(주) 부장(83.08~00.04) 씨앤지하이테크(주) 대표이사(02.07~현재) 	 <p>반도체 케미컬 장치 업계 경력 29년 (반도체 세정 및 공급 장치 개발)</p> <p>이 연 범 사장</p> <ul style="list-style-type: none"> SK하이닉스(주)(88.05~00.02) 한양이앤지(주) 부사장(00.03~16.06) HCM(주)사장 겸임(09.07~15.12) 씨앤지하이테크(주) 사장(16.08~현재)
	 <p>반도체 케미컬 장치 업계 경력 33년 (반도체 세정 장치 및 공정 개발)</p> <p>이 상 복 상무</p> <ul style="list-style-type: none"> 삼성전자(주) WetCleaning 대리(84.09~98.08) 씨앤지하이테크 제품개발 부장(00.12~02.07) 씨앤지하이테크(주) 사내이사(02.07~현재)
	 <p>반도체 케미컬 장치 업계 경력 15년 (공급 장치 개발)</p> <p>임 택 규 상무</p> <ul style="list-style-type: none"> 삼성SDI(주)(84.09~98.10) 씨앤지하이테크(주)(05.06~현재)

안정적이고 전문적인 생산 인프라도 강점이다. 씨앤지하이테크는 약 500평 규모의 클린룸 (Clean Room)을 중심으로 전문 생산 CAPA를 보유하고 있다.

도표2. 생산 CAPA



면적	<ul style="list-style-type: none"> • 대지 8,500m² • 건물 6,200m²
CAPA	<ul style="list-style-type: none"> • Clean Room 1 : 495m² • Clean Room 2 : 1,798m² • 반도체 장치 160대 (DSP+ 장치 기준) • 디스플레이 장치 165대 (현상액 혼합 장치 기준)

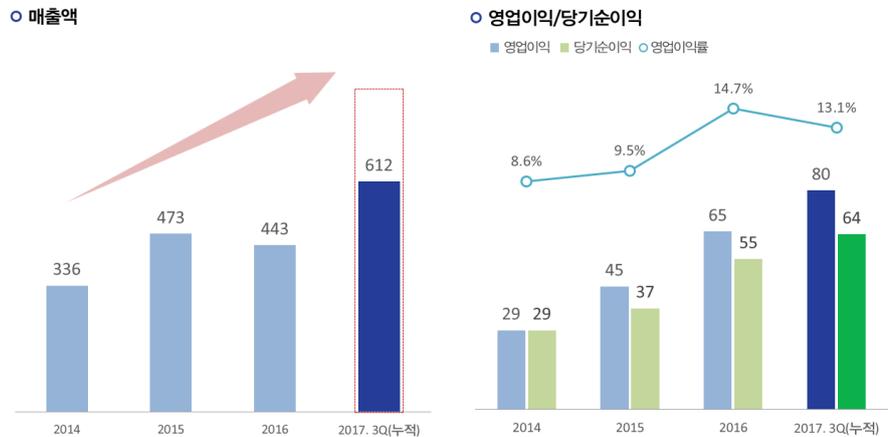
■ 글로벌 톱클래스 기업과 협력 지속, 2017년 사상 최대 실적 전망

씨앤지하이테크는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, BOE 등 글로벌 메이저 기업을 고객사로 보유해 최장 15년째 협력을 지속하고 있다. 화학약품 초정밀 혼합 공급 장치는 고객사 양산 설비의 품질 및 수율과 직결되는 제품으로, 고객사의 니즈에 맞춤 제조돼 신뢰관계가 매우 중요하다. 씨앤지하이테크는 독보적인 기술력과 철저한 납기일 준수로 고객만족도를 높인 것은 물론, 장치 설계부터 현장 설치까지 소요되는 기간을 통상 7개월에서 5개월로 대폭 단축했다.

공고한 신뢰관계를 기반으로 한 협력은 2017년 3분기(누적) 매출액 612억 원, 영업이익 80억 원 달성이라는 결실로 나타났다. 2016년 연간 실적인 매출액 443억 원, 영업이익 65억 원을 상회하는 기록이다.

도표3. 경영 실적

단위: 억 원



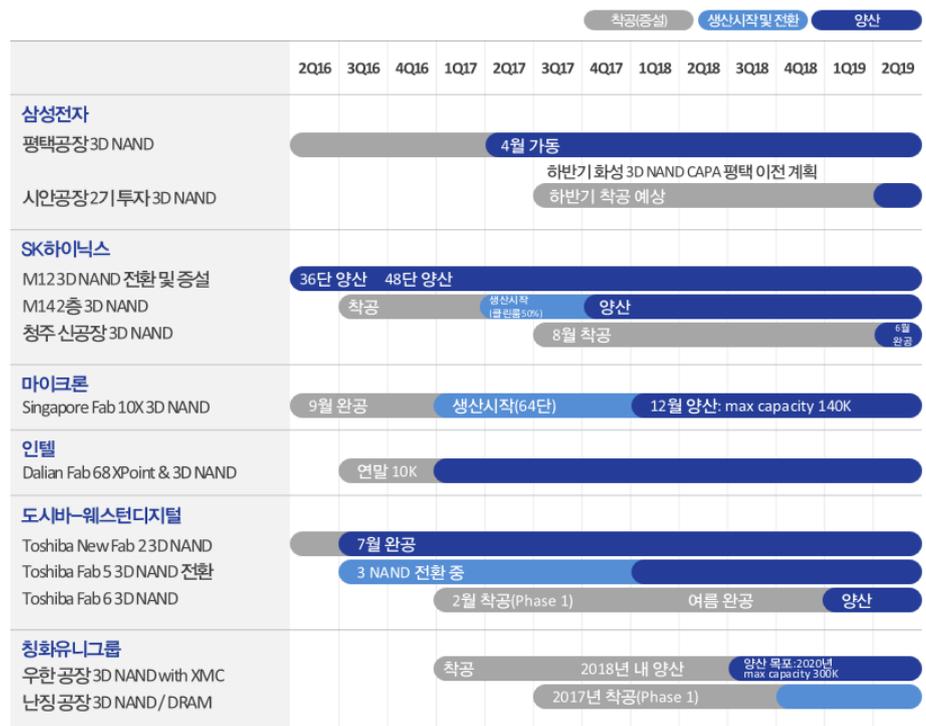
주: 2014년은 K-GAAP, 2015년~2017년 3분기(누적)는 K-IFRS 기준

■ 전세계 반도체·디스플레이 증설에 힘입어 한국 및 중국 매출 확대

최근 활발하게 진행되고 있는 글로벌 반도체·디스플레이 선도 기업들의 투자 확대는 씨앤지 하이테크의 성장 기반이 될 전망이다. 반도체 산업에서는 삼성전자, SK하이닉스, 도시바, 칭화유니그룹 등 유수의 업체들이 메모리 반도체 수요 증가에 힘입어 3D 낸드플래시 라인 신설 및 증설을 추진하고 있다. 디스플레이 업계 역시 LG디스플레이, BOE, CSOT 등 메이저 기업들이 LCD 및 OLED 투자 계획을 발표하고 있다. 특히 플렉서블 디스플레이 등 새로운 시장이 개화하고 있어 전체 디스플레이 산업이 탄력을 받을 것으로 전망된다.

이에 따라 반도체 장치 기업들이 수혜 대상으로 주목받고 있다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 2018년 글로벌 반도체 장치 시장이 7.5% 증가한 601억 달러로, 사상 최고치를 경신할 전망이라고 밝혔다. 또 2017년 한국 시장이 전년 대비 132.6% 성장해 세계 최대 시장을 이뤘으며, 2018년 역시 글로벌 반도체 장치 산업의 선도 국가가 될 것이라고 전망했다.

도표4. 글로벌 반도체 기업 3D 낸드플래시 메모리 양산 계획



자료: 한국투자증권

도표5. 글로벌 디스플레이 업체 OLED 투자 계획						
기업	지역 (Fab)	투자액 (조 원)	세대	Application	Capa (월 기준)	양산 시점
LCD	파주(P10)	2.8	10.5G	TV	30K	2H19
	파주(E6)	5.1	6G	스마트폰	30K	2H19
	광저우	5.0	8G	TV	60K	2H19
	파주, 구미	5.0	6G	스마트폰		-
BOE	성도(B7)	7.8	6G	스마트폰	48K	1H18
	면양(B11)	7.8	6G	스마트폰	48K	2H19
	중경(B12)	-	6G	스마트폰	48K	-
	성도(B15)	-	6G	스마트폰	48K	-
	북청(B16)	-	6G	스마트폰	48K	-
CSOT	무한(T4)	5.8	6G	스마트폰	45K	2H19
EDO	상해	4.6	6G	스마트폰	30K	1H19
GVO	구안	5.1	6G	스마트폰	30K	1H19
Ninbo Mange	영파	6.7	6G	스마트폰	30K	2H19
Royole	심천	4.6	5.5G	스마트폰	15K	1H18
Tianma	무한	2.2	6G	스마트폰	30K	-
Truly	미산	4.7	6G	스마트폰	30K	1H2
Total		49.3			570K	

자료: 하나금융투자

이처럼 글로벌 반도체·디스플레이 업체의 투자 지속으로 해당 공정의 필수 장치인 화학약품 혼합 공급 장치 역시 수요가 증가할 전망이다. 특히 기술 발전으로 인한 공정 미세화 및 생산 CAPA 향상에 따른 화학약품 사용 증가로 대용량 장치 수요가 크게 늘어날 것으로 보인다.

씨앤지하이테크는 전방산업 확대에 힘입어 향후 2~3년 간 꾸준한 성장이 전망되며, 특히 나가세산업과 협력을 강화해 중국 시장을 확대하고 성장을 가속화할 계획이다.

도표6. 향후 화학약품 초정밀 혼합 공급 장치 사업 계획		
	국내	중국
2018(E)	<ul style="list-style-type: none"> 삼성전자: P1증설/18라인 신설 SK 하이닉스: 청주 M15 삼성디스플레이 	<ul style="list-style-type: none"> 우시 SK하이닉스: C2F 라인 시안 SCS: 2라인 1차 투자 CSOT T6, GVO 등
2019(E)	<ul style="list-style-type: none"> 삼성전자: 평택 P2라인, 미국 SAS 신규 SK하이닉스: 청주 M15 2차 투자 등 	<ul style="list-style-type: none"> 시안 SCS: 2라인 2차 투자 우시 SK하이닉스: 보완 투자 CSOT T6 보완투자 등

■ 소재 및 플랜트 분야 신규 진출로 캐시카우 확보

상장 후 더욱 안정적인 성장을 위해 소재 및 플랜트 부문 신사업을 추진할 계획이다. 특히 약품 탱크 라이닝시트 국산화 및 현상폐액 재생 사업에 공모 자금을 집중할 방침이다.

먼저 전량 수입되고 있는 약품 탱크 라이닝시트를 국산화할 계획이다. 라이닝시트는 화학약품에 의한 부식을 방지하기 위해 저장용기 내면에 덧칠하는 제품으로, 화학약품 운반·저장을 위한 필수 소재다. 현재 일본, 유럽, 중국 등 해외 수입에 전량 의존하고 있다.

씨앤지하이테크는 일본 D사와 협업해 라이닝시트를 자체 생산할 방침이다. 제조 공정 일부인 '글래스 배킹(Glass Backing)'을 시작으로 생산 공정을 점진적으로 확대한다. 2018년 3분기 국산화 라인설계 및 설비 도입, 2019년 생산 시작을 계획하고 있다. 제품 판매 시 D사와 기존 대리점 영업망 및 노하우를 활용할 예정이며, 이후 중국 등 신규 영업망도 개척할 방침이다.

중장기적으로는 플랜트 사업을 추진한다. 디스플레이 세정 후 발생하는 대량의 현상폐액을 회수, 정제해 재활용하는 사업이다. 제조 물량 증대에 따라 각종 제조공정 현상폐액 발생량이 증가하고 있으며, 이는 생태독성물질을 다량 포함하고 있어 처리 비용 부담이 크다.

씨앤지하이테크는 글로벌 메이저 기업의 현상폐액 재생 장비 원천 기술 및 운영 노하우를 활용할 계획이다. 핵심 기술을 가진 미국 S사, 일본 N사와 2018년 합작법인을 설립하고 2019년부터 현상폐액 재생 플랜트를 설치, 운용한다. 재생액의 고정 판매에 따른 지속적인 수익 확보가 기대되며, 획기적인 선진 환경기술을 확보해 국가 환경 개선에 기여한다는 의의도 갖는다.

이처럼 핵심 사업인 화학약품 혼합 공급 장치 사업을 중심으로 사업 포트폴리오를 다변화해 케미컬 공급 장치/소재/플랜트 산업을 선도할 계획이다. 안정적인 성장 동력을 확보해 향후에도 꾸준한 성장을 이룬다는 포부다.

3. Appendix

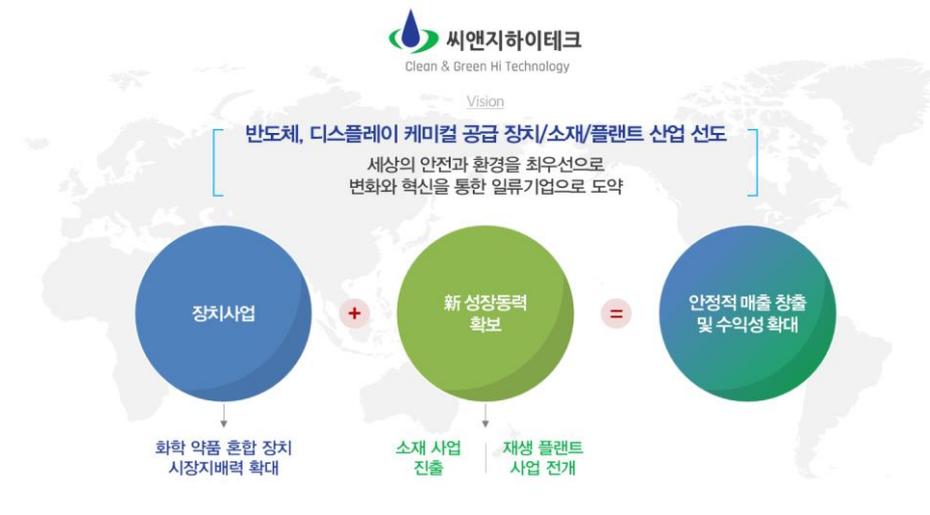
■ 회사 개요

설립일	2002년 07월
자본금	14.4억 원(증권신고서 기준)
임직원 수	90명(증권신고서 기준)
사업 분야	반도체·디스플레이 화학약품 초정밀 혼합 공급 장치
본사	경기도 안성시 원곡면 승량길 162
홈페이지	www.cnghitech.com

■ 주요 연혁

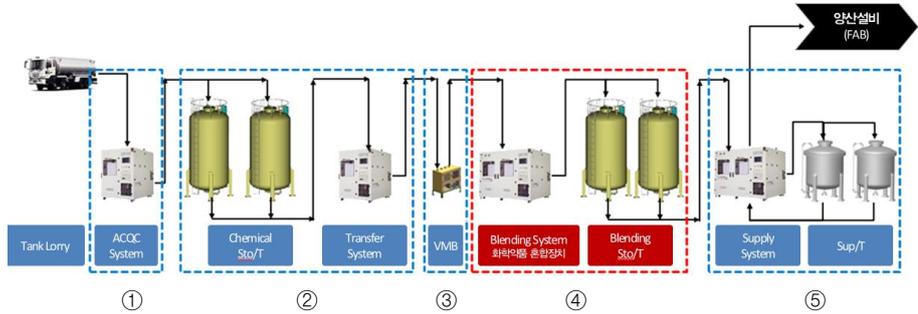
연도	내용
2002	씨앤지하이테크 설립
2002	삼성전자 협력업체 등록
2003	SC-1 장치 개발 및 공급
2005	일본 나가세산업과 공급 계약 체결
2006	SK하이닉스 협력업체 등록
2007	나가세산업 지분 참여
2009	부품소재전문기업 인증
2009	신·재생에너지 전문기업 인증
2013	현상액 재생 장치(DPF) 확대 적용 실시
2016	DSP+, SC-1 대용량 화학약품 혼합 공급 장치 확대

■ VISION



■ 핵심 제품 및 상품

(1) 화학약품 중앙 공급 장치(CCSS) 공정도



① ACQC 장치	화학약품 제조 업체로부터 탱크로리를 통해 화학약품을 운송, 반도체/디스플레이 생산 현장에 공급하는 장비
② 화학약품 저장 및 전송 장치	공급 받은 화학약품을 대용량으로 저장, 공급하는 장비
③ VMB(Valve Manifold Box)	공급 장비에서 양산 설비로 공급 중, 여러 대의 양산 설비로 분산하기 위한 밸브들의 조합
④ 화학약품 혼합 장치	각각 공급 받은 화학약품을 양산 설비에서 요청하는 정밀 농도로 희석과 혼합 공정을 진행 후 공급하는 장비
⑤ 화학약품 공급 장치	공급 받은 화학약품을 최종 양산 설비에 일정 압력과 유량으로 연속 공급하는 장비

(2) 세부 제품 및 상품

구분	소분류	설명
반도체	DSP+ 혼합	과산화수소 + 황산 + 불산 + 초순수 혼합 장치
	SC-1 혼합	암모니아수 + 과산화수소 + 초순수 혼합 장치
	현상액 혼합	현상액(TMAH) + 초순수 혼합 화학약품
	암모니아수 혼합	암모니아수 + 초순수 혼합 장치
	불산 혼합	불산 + 초순수 혼합 장치
디스플레이 (나가세산업 협업)	현상액 혼합	현상액(TMAH) + 초순수 혼합 장치
	DPF	현상폐액을 회수·정제하는 장치
	DDS-11	현상액(TMAH) 농도를 분석해 저장용기 내 알칼리농도, 감광액 농도를 일정하게 유지하는 장치
기타	불소수지	내열성, 내화학약품성, 내후성, 전기 특성이 매우 우수해 반도체 및 화학플랜트에 주로 사용
	APV시트	화학약품에 의한 부식을 방지하기 위해 저장용기 내면에 덧칠하는 라이닝시트의 일종. 침투성이 강한 화학약품에 주로 사용

■ IPO Plan

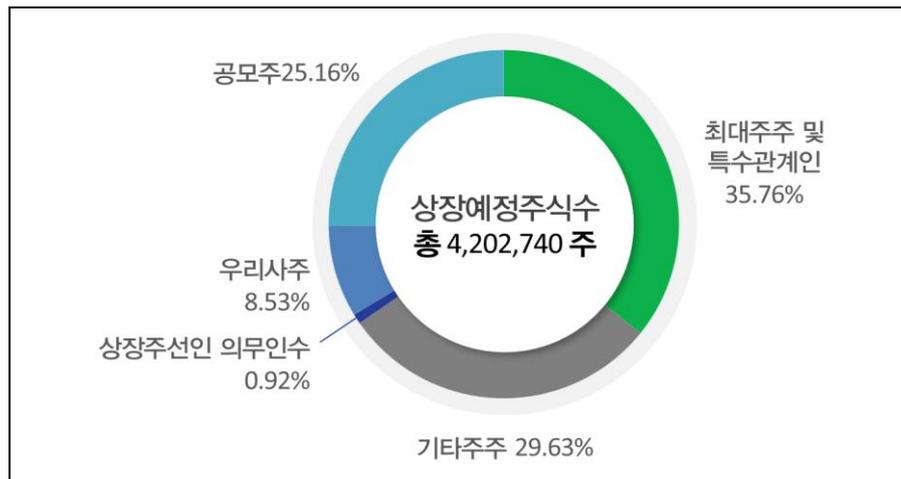
(1) 공모 개요

공모주식수	1,288,000주
공모예정가	16,000원 ~ 20,000 원
액면가	500원
총 공모예정금액	206억 원 ~ 258억 원
상장예정주식수	4,202,740주

(2) 공모 일정

증권신고서 제출	2017년 12월 12일
수요 예측	2018년 1월 10일 ~ 11일
청약	2018년 1월 16일 ~ 17일
상장(예정)	2018년 1월 25일

(3) 공모 후 주주구성 및 보호예수 사항



주주명	주식수(주)	비중(%)	기간
최대주주 및 특수관계인	1,502,910	35.76	상장 후 6개월
상장주선인 의무인수	38,640	0.92	상장 후 3개월
우리사주(사전발행)	128,190	3.05	주 1
우리사주(공모주 배정)	230,400	5.48	상장 후 1년
합계	1,900,140	45.21	-

주: 2017년 3월 20일 우리사주조합 대상 제3자 배정 유상증자를 실시했으며, 이에 따라 발행일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됨

■ 요약 재무제표

재무상태표

(단위 : 백만 원)

구 분	2017.3Q	2016	2015	2014
유동자산	27,746	20,734	11,938	8,878
비유동자산	4,939	4,885	4,483	4,834
자산총계	32,686	25,620	16,421	13,712
유동부채	7,944	9,739	6,238	6,815
비유동부채	714	701	456	242
부채총계	8,659	10,440	6,694	7,057
자본금	1,438	1,370	1,123	1,123
자본잉여금	-	-	246	246
기타자본구성요소	2,878	-	-	-
기타포괄손익 누계액	1,464	1,464	1,062	965
이익잉여금	18,248	12,347	7,296	4,321
자본총계	24,027	15,180	9,727	6,655

주: 2014년은 K-GAAP, 2015년~2017년 3분기(누적)는 K-IFRS 기준, 별도감사보고서

손익계산서

(단위 : 백만 원)

구 분	2017.3Q	2016	2015	2014
매출액	61,249	44,345	47,346	33,597
매출원가	49,297	35,571	39,710	28,129
매출총이익	11,952	8,774	7,636	5,469
판매비와관리비	3,996	2,272	3,138	2,590
영업이익	7,956	6,502	4,497	2,878
기타수익	56	373	55	100
기타비용	7	32	98	6
금융수익	179	138	158	108
금융비용	56	69	135	162
법인세비용차감전 순이익	8,127	6,913	4,478	2,919
법인세비용	1,701	1,415	787	-18
당기순이익	6,425	5,498	3,691	2,937

주: 2014년은 K-GAAP, 2015년~2017년 3분기(누적)는 K-IFRS 기준, 별도감사보고서